# 世界知的所有権機関国 際 事 務 局

# ZIPO OMPI

# 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6

C07C 313/08, 319/14, 321/28, 323/09, 323/62, C07D 401/06, B01J 31/02

A1 (11) 国際公開番号

WO99/54296

(43) 国際公開日

1999年10月28日(28.10.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/02007

(22) 国際出願日

1999年4月15日(15.04.99)

(30) 優先権データ

特願平10/106119

1998年4月16日(16.04.98) J

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 塩野義製薬株式会社(SHIONOGI & CO., LTD.)[JP/JP] 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

青木 務(AOKI, Tsutomu)[JP/JP]

〒590-0503 大阪府泉南市新家3379-132 Osaka, (JP)

鴻池敏郎(KONOIKE, Toshiro)[JP/JP]

〒564-0032 大阪府吹田市内本町3-15-8 Osaka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 山内秀晃(YAMAUCHI, Hideaki)

〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号

塩野義製薬株式会社 特許部 Osaka, (JP)

(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

(1)

添付公開書類

国際調査報告書

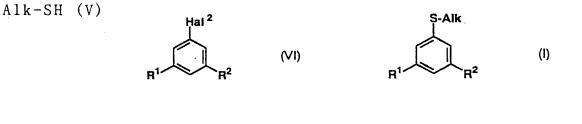
(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING ARYLSULFENYL HALIDE

(54)発明の名称 アリールスルフェニルハライドの製造法

#### (57) Abstract

A process for producing a compound represented by formula (I) which comprises reacting a compound represented by formula (V) with a compound represented by formula (VI) in the presence of a base; a process for producing a compound represented by formula (II) which comprises causing a halogenating agent to act on the compound represented by formula (I); a process for producing a compound represented by formula (IV) which comprises reacting the compound represented by formula (II) with a compound represented by formula (III); and the compound represented by formula (I), wherein Alk represents branched alkyl; Hal¹ and Hal² each represents halogeno; R¹ and R² each independently represents halogeno, alkyl, alkoxy, nitro, and cyano; R³ and R⁵ each represents hydrogen or an organic residue; and R⁴ represents an organic residue.

# (57)要約



S-Hal 1 (II) 
$$H$$
  $R^3$  (IV)  $R^4$   $R^5$   $R^4$   $R^5$   $R^4$   $R^5$   $R^4$ 

上記式(V)の化合物と式(VI)の化合物を塩基の存在下反応させて式(I)の化合物を製造する方法;式(I)の化合物にハロゲン化剤を作用させて式(II)の化合物を製造する方法;式(II)の化合物を反応させて式(IV)の化合物を製造する方法;及び式(I)の化合物に関するものである。

(式中、Alkは分枝状アルキル; Hal<sup>1</sup>, Hal<sup>2</sup>はハロゲン; R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>は それぞれ独立してハロゲン、アルキル、アルコキシ、ニトロ、シアノ ; R<sup>3</sup>, R<sup>5</sup>は水素または有機残基; R<sup>4</sup>は有機残基、を表す)

#### PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ音長国連邦 AL アルバニア AT オーストリア AT オーストリア AT オーストリリア AT オーストリリア AZ アゼルバイジャン BA バルバイジャン BB バルバイジャン BB バルバイジャン BB バルバイジャン BB バルバイジャン BB バルバイジャン BB バルボイ・ファ BG グレナダ BB バルボイ・ファ BG ガルヴア BG ブルガリア BC ガルブルブンド BC ガルブルブンド BC ガルブルブンド BC ガルブルブンド BC ガルブルブ BC ガルブルブ BC ガルガリア BC ガルブルブ BC ガルブル BC ガーカル BC ガルブル BC ガーカル BC ガルブル BC ガーカル BC ガー	
--	--

明細書

アリールスルフェニルハライドの製造法

#### 5 技術分野

本発明は、医薬、特に抗ウイルス剤もしくはエイズの治療剤の原料として有用なアリールスルフェニルハライド及びその前駆体であるアリールスルフェニルアルキルの製造法に関する。

#### 10 背景技術

20

式 (IV):

(式中、 $R^1$ および $R^2$ はそれぞれ独立してハロゲン、アルキル、アルコキシ、ニトロ、またはシアノを表わし、 $R^3$ は水素または有機残基、 $R^4$ は有機残基、および $R^5$ は水素または有機残基を表わす)

で示される化合物は、薬理学的に活性な化合物であり、抗ウイルス剤またはエイズの治療剤として有用であることが知られている(WO96/10019)。

WO96/10019によると、式(IV)で示される化合物は、チオフェノールまたはジスルフィドと、4ーハロゲンイミダゾール類との縮合により得られることが開示されているが、塩基として、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の強塩基のを使用する必要があり、また室温では反応が進行しないため加温が必要とされるなど、工業的な合成には不都合がある。式(IV)で示される化合物の安定した供給を可能にするため、式(IV)で示される化合物の新しい合成ルートを確立し、特許出願した(PCT/JP97/04708)。その新

しい合成ルートに応じた出発物質の1つである 式(II):

5

10

15

20

(式中、Hallはハロゲン、RlおよびR2は前記と同意義である)

で示される化合物の簡便且つ安価な大量合成に適した製造法の確立が不可欠である。

ところで、本発明に係る式(II)で示される化合物に類似した化合物の製造法はいくつか知られている。通常最もよく用いられているアリールスルフェニルハライドの合成法は、芳香族チオール体の酸化によって得られるジスルフィド体にハロゲン化剤を作用させる方法である。芳香族チオール体からジスルフィド体を得る方法は、例えば、(Chem Ind, 501 (1964), Synthesis-stuttgart (5), 378-380 (1989), J. Organomet Chem 368 (3), 295-302 (1989), Tetrahedron Letter 31 (35), 5007-5010 (1990))に記載されている。また、ジスルフィド体にハロゲン化剤を作用させる方法は、例えば、(Org. Synth., II, 455, (1943))に記載されている。

また別法として、芳香族チオール体からベンジル等のスルフィド体を得、ハロゲン化剤を作用させる方法も知られている。芳香族チオール体からベンジル等のスルフィド体を得る方法は、例えば、(J. Org. Chem., 42 (26), 4275 (1977), Tetrahedron Letter 635, (1969), Chem. Pharm. Bull., 40 (8), 1986-1989 (1992)) に記載されている。また、ベンジル等のスルフィド体にハロゲン化剤を作用させる方法は、例えば、(J. Org. Chem., 28, 1903 (1963))に記載されている。しかしながら、これらの従来法は原料となるジスルフィド体やスルフィド体の合成に多工程を必要とし、またベンジル等の残基は一般に高価で工業的製造法には適用し難い。

また前記のジスルフィド体やスルフィド体の原料となる芳香族チオール体の製造法は、いくつか知られている。例えば、対応する市販のハライドから合成した

Grignard 試薬と硫黄との反応で合成される方法((Chem. Ber., 72, 594 (1939))、また、対応する市販のアニリン誘導体からジアゾ中間体を経て、キサンテートとの反応と続く加水分解を経て合成される方法(Org. Synth. Coll. Vol. 3, 809 (1955))、また、入手容易なフェノール誘導体からアシル化して得られるチオウレタンの熱転位と続く加水分解を経て合成される方法(J. Org. Chem., Vol. 31, 3980 (1966))、更に、対応したハライド体からメチルメルカプタンの置換反応を経て得られるメチルチオ体の塩素によるクロル化と続く加水分解を経て合成される方法 (特開平 9 - 4 0 6 3 6 号公報)等が知られている。

5

10

しかしながら、いずれにしてもこれらの合成法は多工程を要するだけでなく Grignard 試薬やジアゾ体など不安定な中間体を経るため、工業的な製造法として 不適当であるとともに、得られるアリールスルフェニルハライドは必然的に高価 にならざるを得ない等の理由で工業的製造法には適用し難かった。

また、アリールスルフェニルハライドに関する他の合成法として、ハロゲン化ベンゼンからアルキルアリールスルフィドを合成し、さらにハロゲン化試薬を反応させることによりアリールスルフェニルハライドを合成する方法が考えられる。アルキルアリールスルフィドの合成法としては、1,2,4ートリクロロベンゼンから 2,5ージクロロフェニルアルキルスルフィドを合成する方法が開示されている(特開平6-56760)。また、Tetrahedron Letters, 1982, 23, 4629には、1,4ージクロロベンゼンから 4ークロロフェニルアルキルスルフィドを合成する方法が開示されている。

アルキルアリールスルフィドからアリールスルフェニルハライドを合成する方法としては、4-イソプロポキシフェニルイソプロピルスルフィドから 4-イソプロポキシフェニルスルフェニルハライドを合成する方法が開示されている(Synthesis, 1976, 451)。

25 しかし、これらの文献等には、3,5 位がジ置換であるハロゲン化ベンゼンを出発原料とする上記合成ルートは開示されていない。

3

また、3.5-ジクロロフェニルスルフェニルクロリドは J. Org. Chem., 1980, 45, 3880 - 3884 に記載されているが、その製造法については一言もふれられていない。

#### 5 発明の開示

10

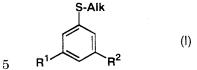
本発明者等は、アリールスルフェニルハライドの簡便且つ安価な大量合成に適した製造法の開発を目的として鋭意研究を重ねた結果、下記に示すように式(V)で示される化合物を塩基の存在下、式(V I)で示される化合物と反応させ、ハロゲン化剤を作用させことにより、緩和な条件下、短工程で効率良く、式(I I)で示される化合物へ導くことに成功し、本発明を完成した。更に、得られた式(I I)で示される化合物に式(I I I)で示される化合物に式(I I I I)で示される化合物に式(I I I I)で示される化合物に式(I I I I I )で示される化合物を反応させることにより、式(I V )で示される化合物を合成した。

$$R^{1}$$
  $R^{2}$   $R^{2}$   $R^{2}$   $R^{1}$   $R^{2}$   $R^{2}$   $R^{2}$   $R^{2}$   $R^{3}$   $R^{4}$   $R^{5}$   $R^{4}$   $R^{5}$   $R^{4}$   $R^{5}$   $R^{4}$   $R^{5}$   $R^{$ 

発明を実施するための最良の形態

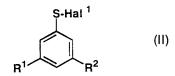
本発明の好ましい態様としては、以下の態様が挙げられる。

即ち、本発明は(1)式(I):



(式中、A 1 k は分枝状アルキル、R 1 および R 2 はそれぞれ独立してハロゲン、アルキル、アルコキシ、ニトロまたはシアノを表わす)

で示される化合物にハロゲン化剤を作用させることを特徴とする式( I I):



- 10 (式中、 $Hal^1$ は $\Lambda$ ロゲンを表わし、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同様である) で示される化合物の製造法を提供する。
  - (2) さらに前記の方法により式( I I ):

15 (式中、 $Hal^1$ は $\Lambda$ ロゲンを表わし、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同様である) で示される化合物を得、該式(II)で示される化合物に式(III):

$$\begin{array}{c|c}
H & R^3 \\
N & R^4
\end{array}$$
(III)

(式中、R³は水素または有機残基、R⁴は有機残基、およびR⁵は水素または有

PCT/JP99/02007 WO 99/54296

機残基を表わす)

で示される化合物を反応させることを特徴とする式(IV):

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は前記と同意義である)

で示される化合物の製造法が挙げられる。 5

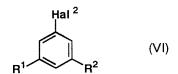
同様に、(3)式(V):

$$A 1 k - S H$$
 (V)

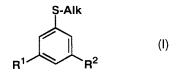
(Alkは前記と同意義である)

で示される化合物を塩基の存在下、

式 (VI): 10



(式中、 $Hal^2$ はハロゲンを表わし、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同意義である) で示される化合物と反応させることを特徴とする式(I):



(式中、Alk、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は前記と同意義である) 15

で示される化合物の製造法が挙げられる。

さらに、(4)前記の方法により式(I):

(式中、Alk、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は前記と同意義である)

で示される化合物を得、該式(I)で示される化合物にハロゲン化剤を作用させることを特徴とする式(II):

5 (式中、 $Hal^1$ 、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同意義である)

で示される化合物の製造法が挙げられる。

さらに、(5)前記の方法により式(II):

(式中、Hal<sup>1</sup>はハロゲンを表わし、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は前記と同様である)

10 で示される化合物を得、該式(II)で示される化合物に式(III):

(式中、R³、R⁴およびR⁵は前記と同意義である)

で示される化合物を反応させることを特徴とする式( I V):

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & & & \\
& & & \\
R^2 & & & \\
R^5 & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^3 \\
N \\
R^4
\end{array}$$
(IV)

15 (式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は前記と同意義である)

で示される化合物の製造法が挙げられる。

また、前記(1)または(4)の製造法において、ハロゲン化剤に塩素( $Cl_2$ )を用いることが好ましい。

また、前記(3)の製造法において、相間移動触媒の存在下で反応を行うことが好ましい。さらに、相間移動触媒として4級アンモニウム塩または4級ホスホニウム塩が好ましい。

また、前記(1) または(3) の製造法において、Alk mi - プロピルまた は t- ブチル である場合が好ましい。

また、前記(1)~(5)のいずれかの製造法において、 $R^1$ および $R^2$ がそれぞれ独立してハロゲンである場合が好ましい。

また、前記(2)または(5)の製造法において、 $R^3$ が水素または置換されていてもよいヘテロアリールアルキルであり、 $R^4$ が-A-X(式中、Aが-C  $H_2$ O C  $H_2$  - または- C  $H_2$  O - であり、X が置換されていてもよいアリールまたは一X + であり、X が置換されていてもよいアリールまたは置換されていてもよいアリールまたは置換されていてもよいアリールまたは置換されていてもよいアミノ))であり、 $X^5$  が置換されていてもよいアリールまたはのある場合が好ましい。特に、 $X^3$  が置換されていてもよいピリジルメチルである場合が好ましい。

15 また、本発明は、本発明の製造法の中間体である式(Ia):

10

20

(式中、 $R^{11}$ および $R^{21}$ はそれぞれ独立してハロゲン、アルキル、ニトロまたはシアノを表わし、A1kは前記と同意義である)で示される化合物を提供する。特に、 $R^{11}$ および $R^{21}$ はそれぞれ独立してハロゲンである化合物が好ましい。

本明細書でいう有機残基としては、置換されていてもよいアルキル、置換されていてもよいアルケニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールチオ、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいヘテロアリールアルキル、置換されていてもよいアラルキル、置換されていてもよいアルコよいアシル、置換されていてもよいアルコ

キシ、置換されていてもよいアルコキシカルボニル、ハロゲン、-CH=NOH、 $-CH=NNH_2$ 、置換されていてもよいアラルキルオキシアルキル、置換されていてもよいアリールオキシアルキル、置換されていてもよいアシルアルキルオキシアルキル、置換されていてもよいアシルオキシアルキル、置換されていてもよいアルコキシカルボニルアルキルオキシアルキル、置換されていてもよいカルバモイルアルキルオキシアルキル、置換されていてもよいカルバモイルアルキルオキシアルキル、置換されていてもよいカルバモイルアルキルオキシアルキル、置換されていてもよいカルバモイルオキシアルキル等が挙げられる。

アルキルとは、単独で、または他の用語と一緒になって、 $C_1-C_2_0$ の直鎖 10 状もしくは分枝状のアルキルを意味し、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブチル、i-ブチル、t-ブチル、n-ペンチル、i-ペンチル、n-ペン・n-ペン・

分枝状アルキルとは、 $C_3 - C_8$ の分枝状のアルキルが挙げられ、例えば、i-15 プロピル、i-7チル、t-7チル、i-7サル、i-7サル、が好ましい。

アルコキシとは、単独で、または他の用語と一緒になって、アルキルオキシ を意味し、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、t-ブトキシ等が挙げられる。

アルケニルとは、 $C_2-C_2$ 。の直鎖状もしくは分枝状のアルケニルを意味 20 し、例えば、ビニル、アリル、プロペニル、ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル、ヘプテニル等が挙げられる。特に、 $C_2-C_7$ の低級アルケニルが好ましい。

アリールとは、単独で、または他の用語と一緒になって、芳香族炭素環式基を意味し、例えば、フェニルまたはナフチルなどが挙げられる。置換されてい 25 てもよいアリールの具体例としては、フェニル、3,5-ジクロロフェニル、 2,4-ジフルオロフェニル、3,5-ジフルオロフェニル、3,5-ジメチ

ルフェニル、3,5 - ジメトキシフェニル、2,4,6 - トリメチルフェニル、3,5 - ジー t - ブチルフェニル、4 - メトキシフェニル、4 - ベンジルフェニル、4 - ヒドロキシフェニル、3,5 - ジニトロフェニル、3 - ニトロフェニル、3,5 - ジアミノフェニル、3 - アミノフェニル、ナフチル等が挙げられる。

アリールチオとは、例えば、フェニルチオまたはナフチルチオなどが挙げられる。

5

20

ヘテロアリールとは、単独で、または他の用語と一緒になって、ヘテロ原子 (N, OまたはS)を少なくとも1つ含む5~7員の芳香族ヘテロ環式基を意 10 味し、ピリジル (例えば、4 - ピリジル、)、ピリミジニル (例えば、2 - ピリジル)、ピリダジニル (例えば、3 - ピリダジニル)、ピラジニル (例えば、2 - ピラジニル)、チエニル (例えば、2 - チエニル)、キノリル (例えば、3 - キノリル)、イミダゾリル (例えば、2 - イミダゾリル)、オキサゾリル (例えば、2 - オキサゾリル)、チアゾリル (例えば、5 - チアゾリル) 等が例示され、特にピリジルが好ましい。

ヘテロアリールアルキルとは、例えば、ピリジルメチル(例えば、4 ーピリジルメチル)、ピリジルエチル(例えば、1 ーまたは2 ー (2 ーピリジル)エチル)、ピリジルプロピル(例えば、3 ー (2 ーピリジル)プロピル)、チエニルメチル(例えば、2 ーチエニルメチル)、キノリルメチル(例えば3 ーキノリルメチル)、イミダゾリルメチル)等が挙げられる。

アラルキルとは、単独で、または他の用語と一緒になって、アリールアルキルを意味し、ベンジル、フェネチル(例えば、1-フェネチル)、ナフチルメチル、ナフチルエチル(例えば、2-ナフチルエチル)等が挙げられる。

25 アシルとは、単独で、または他の用語と一緒になって、アルキルカルボニル またはアリールカルボニルを意味し、例えば、アセチル、プロピオニル、ピバ

ロイル、ベンゾイル等が挙げられる。

25

置換されていてもよいカルバモイルとは、無置換カルバモイルまたはモノーまたはジー置換カルバモイルであり、例えば、カルバモイル、N-メチルカルバモイル、N-ジメチルカルバモイル等が挙げられる。

5 アルコキシカルボニルとは、例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル等が挙げられる。

ハロゲンとは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素であり、特に塩素または臭素が好ましい。

置換されていてもよいアミノとは、無置換またはモノーまたはジー置換アミ 10 ノであり、例えば、アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ等が挙げられる。 アラルキルオキシアルキルとは、例えば、ベンジルオキシメチル、ベンジルオキシエチル、フェネチルオキシメチル (例えば、1-フェネチルオキシメチル) 等が挙げられる。

アリールオキシアルキルとは、例えば、フェニルオキシメチル、フェニルオキ 15 シエチル、3,5-ジクロロフェニルオキシメチル等が挙げられる。

アシルアルキルオキシアルキルとは、例えば、アセチルメチルオキシメチル、 アセチルメチルオキシエチル、プロピオニルエチルオキシメチル、ベンゾイルメ チルオキシメチル、ベンゾイルエチルオキシメチル、ベンゾイルメチルオキシエ チル等が挙げられる。

20 アシルオキシアルキルとは、例えば、アセチルオキシメチル、アセチルオキシ エチル、ピロピオニルオキシメチル、ベンゾイルオキシメチル、ベンゾイルオキ シエチル等が挙げられる。

アルコキシカルボニルアルキルオキシアルキルとは、例えば、メトキシカルボニルメチルオキシメチル、メトキシカルボニルエチルオキシメチル等が挙げられる。

アルコキシカルボニルオキシアルキルとは、例えば、メトキシカルボニルオキ

シメチル、メトキシカルボニルオキシエチル等が挙げられる。

置換されていてもよいカルバモイルアルキルオキシアルキルとは、例えば、カルバモイルメチルオキシメチル、カルバモイルメチルオキシエチル、カルバモイルエチルオキシメチル、N-メチルカルバモイルメチルオキシメチル、N-N-ジメチルカルバモイルメチルオキシメチル等が挙げられる。

置換されていてもよいカルバモイルオキシアルキルとは、例えば、カルバモイルオキシメチル、カルバモイルオキシエチル、N-メチルカルバモイルオキシメチル等が挙げられる。

上記の各基が置換されている場合のその置換基としては、アルキル(例えば、 メチル、エチル)、ハロゲン(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、アシル(例え 10 ば、アセチル、ベンゾイル)、アルケニル(例えば、アリル)、シクロアルキ ル(例えば、シクロプロピル)、アラルキル(例えば、ベンジル)、置換され ていてもよいアミノ(例えば、メチルアミノ、ジメチルアミノ)、ヒドロキシ、 オキソ、アルコキシ(例えば、メトキシ、エトキシ)、シアノ、カルボキシ、 アルコキシカルボニル(例えば、メトキシカルボニル)、ニトロ、アシルオキ 15 シ(例えば、アセチルオキシ)、置換されていてもよいカルバモイル(例えば、 N-メチルカルバモイル)、置換されていてもよいカルバモイルオキシ(N-エチルカルバモイルオキシ)等が挙げられる。これらは全ての可能な位置で1 個以上置換しうる。また、これらの置換基が反応において支障をきたす基であ る場合には、その反応の前段階において、保護基を導入した後、反応後の適当 20 な段階において脱保護すればよい。

本発明製造法の具体例を以下に示す。

第3工程 
$$\mathbb{R}^{1}$$
  $\mathbb{R}^{3}$   $\mathbb{R}^{4}$   $\mathbb{R}^{1}$   $\mathbb{R}^{3}$   $\mathbb{R}^{4}$   $\mathbb{R}^{5}$   $\mathbb{R}^{3}$   $\mathbb{R}^{4}$   $\mathbb{R}^{5}$   $\mathbb{R}^{5}$   $\mathbb{R}^{5}$   $\mathbb{R}^{5}$ 

(式中、Alk、Hal<sup>1</sup>、Hal<sup>2</sup>、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は前記と同意義である)

#### (第1工程)

5 本工程は、式(V)で示される化合物を塩基の存在下、式(VI)で示される 化合物と反応させ式(I)で示される化合物を得る工程である。

式(V)で示される化合物としては、市販品であるイソプロピルメルカプタンまたは t ーブチルメルカプタンが挙げられる。式(VI)で示される化合物は、市販されているか、もしくは通常の方法に従って製造することができる。例えば、10 1、3、5ートリクロロベンゼン、1、3、5ートリプロモベンゼン、1ーブロモー3、5ージクロロベンゼン、1、3ージブロモー5ークロロベンゼン、1ークロロー3、5ージブロモベンゼン、1ークロロー3、5ージメチルベンゼン、1ープロモー3、5ージメトキシベンゼン、1、3ージクロロー5ーニトロベンゼン、1ークロロー3、5ージシアノベンゼン、1ークロロー3ーメチルー5ー15 ニトロベンゼン、1ーニトロー3、5ージクロロベンゼン等が挙げられるが、1ープロモー3、5ージクロロベンゼンまたは1、3、5ートリクロロベンゼンが好ましい。

使用する塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水酸化アルカ リ金属;炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸アルカリ金属等を挙げることが できるが、水酸化ナトリウムが好ましい。塩基の使用量は、式(V)で示される 化合物に対して、通常 0.5~2当量、好ましくは1当量~1.2当量使用する。 使用する溶媒としては、水単独または水ー非水溶性有機溶媒の二相系混合溶媒 又は有機溶媒単独を挙げることができる。また水単独の場合、前記のように予め 式(V)で示される化合物の塩の水溶液を調製して反応に用いてもよい。非水溶 性有機溶媒としては、特に限定されるものではなく、シクロヘキサン、メチルシ クロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、モノクロロベンゼン、ジクロロ ベンゼン等を挙げることができる。水ー非水溶性有機溶媒からなる混合溶媒を使 用する場合、水1重量部に対して非水溶性有機溶媒0.5~5重量部、好ましく は1~2重量部が使用される。また式(VI)で示される化合物、例えば、1, 3.5-トリクロロベンゼンそのものを非水溶性有機溶媒として使用してもよい。 その際には、1,3,5-トリクロロベンゼンが非水溶性であるため二相系での 反応となる。この場合、相間移動触媒を添加すると反応が円滑に進行するため好 適である。

10

15

20

使用する相間移動触媒としてはテトラエチルアンモニウムブロミド、テトラエ チルアンモニウムクロリド、テトラーnープロピルアンモニウムブロミド、テト 25 ラーnープロピルアンモニウムクロリド、テトラーnーブチルアンモニウムブロ ミド、テトラーnーブチルアンモニウムクロリド、テトラーnーペンチルアンモ

ニウムブロミド、テトラーnーペンチルアンモニウムクロリド、テトラーnーへ キシルアンモニウムブロミド、テトラ-n-ヘキシルアンモニウムクロリド、テ トラーnーヘプチルアンモニウムブロミド、テトラーnーヘプチルアンモニウム クロリド、テトラーn-オクチルアンモニウムブロミド、テトラーn-オクチル アンモニウムクロリド、ベンジルトリエチルアンモニウムブロミド、ベンジルト リエチルアンモニウムクロリド等の4級アンモニウム塩;テトラエチルホスホニ ウムブロミド、テトラエチルホスホニウムクロリド、テトラーn-プロピルホス ホニウムブロミド、テトラーnープロピルホスホニウムブロミド、テトラーn-ブチルホスホニウムクロリド、テトラーn-ブチルホスホニウムクロリド、テト ラーn-ペンチルホスホニウムブロミド、テトラーn-ペンチルホスホニウムク 10 ロリド、テトラーn-ヘキシルホスホニウムブロミド、テトラーn-ヘキシルホ スホニウムクロリド、テトラーnーヘプチルホスホニウムブロミド、テトラーn - ヘプチルホスホニウムクロリド、テトラ-n-オクチルホスホニウムブロミド、 テトラーn-オクチルホスホニウムクロリド、テトラフェニルホスホニウムブロ ミド、テトラフェニルホスホニウムクロリド等の4級ホスホニウム塩が用いられ 15 る。好ましくは、テトラーn-ブチルアンモニウムブロミド、テトラーn-ブチ ルアンモニウムクロリド等の4級アンモニウム塩が用いられる。触媒の使用量は 式(VI)で示される化合物に対して、通常、0.01~1.0当量である。ま た、これらの触媒は単独であるいは2種以上の4級アンモニウム塩であっても2 種以上の4級ホスホニウム塩であってもよく、さらに4級アンモニウム塩と4級 20 ホスホニウム塩を併用したものであってもよい。

また、有機溶媒単独中で反応を行う場合は、ヘキサメチルホスホラストリアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド等の極性溶媒を用いることができるが、好ましくは、ヘキサメチルホスホラストリアミドが用いられる。

(第2工程)

25

式 (I) で示される化合物にハロゲン化剤を作用させ、式 (II) で示される 化合物を得る工程である。

ハロゲン化剤としては、塩素、塩化スルフリル、N-クロロスクシンイミド等のクロル化剤、臭素、N-ブロモスクシンイミド等のブロム化剤、またはヨウ素が挙げられるが、塩素または臭素が好ましい。ハロゲン化剤の使用量は、式(I)で示される化合物に対して、1~10当量、好ましくは、3~5当量である。

使用する溶媒は、特に限定されるものではなく、例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン等の炭化水素類、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルム、トリクロロメタン、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類を用いることができる。溶媒を用いる場合、その使用量は、特に限定されるものではないが、通常、式(I)で示される化合物に対して、1~100重量部が使用される。反応温度は-10℃~50℃、好ましくは0℃~20℃で行う。

#### 15 (第3工程)

本工程は式(II)で示される化合物に式(III)で示される化合物を反応させ、式(IV)で示される化合物を得る工程である。

式 (III) で示される化合物の一部のものは既知化合物であり、例えば、W O 9 6 / 1 0 0 1 9 および特開平 6 - 1 1 6 2 4 2 号に記載の方法に準じて製造 することができる。本発明に用いる式 (III) で示される化合物としては、例えば、2 - ベンジルオキシメチル-4-イソプロピル-1 H-イミダゾール、2 - ベンジルオキシメチル-4-イソプロピル-1- (ピリジン-4-イル) メチル-1 H-イミダゾール、2 - アセチルオキシメチル-4-イソプロピル-1- (ピリジン-4-イル) メチルー1 H-イミダゾール、2 - ベンゾイルオキシメチル-2 - ベンゾイルオキシメチル-4-イソプロピル-1- (ピリジン-4-イル) メチル-1 H-イミダゾール、2 - メトキシカルボニルオキシメチル-4-イソプロピル-1- (ピリジ

ン-4-イル)メチル-1H-イミダゾール、2-カルバモイルオキシメチルー4-イソプロピル-1-(ピリジン-4-イル)メチル-1H-イミダゾール等が挙げられるが、2-カルバモイルオキシメチル-4-イソプロピル-1-(ピリジン-4-イル)メチル-1H-イミダゾールが好ましい。

5 使用される塩基としては、トリエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジン、N,Nージメチルアニリン、N,NージイソプロピルーNーエチルアミン、ブチルリチウム、ジアザビシクロウンデセン等が挙げられる。また、溶媒としては、アセトニトリル、トルエン、塩化メチレン、クロロホルム、ジメチルホルムアミド、ニトロメタン、ベンゼン、テトラヒドロフラン等が挙げられる。

本発明の反応を行うに際しては、化合物(III)に対して、塩基を0.1~3当量、好ましくは、1~2当量、化合物(II)を1~3当量、好ましくは、1~2当量使用する。反応温度は、-30℃~60℃、好ましくは、0℃~10℃で行う。また、化合物(III)を攪拌下、化合物(II)に加えるが、加える順序は逆でもよい。塩基は化合物(III)に予め混合しておくか、あるいは最
 後に加えてもよい。

以下に実施例を掲げて本発明を詳しく説明するが、本発明はこれらのみに限定されるものではない。

本実施例中における略語の意味を示す。

メチル Ме P r i iープロピル 20 tーブチル Вu ベンジル Βn Ρh フェニル ヘキサメチルホスホラス トリアミド HMPT TEA トリエチルアミン 25 ジメチルホルムアミド DMF

#### 実施例1

### 3, 5-ジクロロフェニル-i-プロピルスルフィド (2)

A) 法

4 N - 水酸化ナトリウム(0.8 ml)にイソプロピルメルカプタン(0.3 3 ml)を加え10分間室温で攪拌した。その中へ1,3,5 - トリクロロベンゼン(1)(1.8 g,10 mmol)とテトラn - ブチルアンモニウムブロミド(322 mg,1 mmol)を加え、激しく攪拌しながら140℃の浴槽中で加熱還流を続けた。5.5時間後、反応液を氷水に注ぎ酢酸エチルで抽出、有機10 溶媒層を水洗した後、硫酸ナトリウムで乾燥、濾過、減圧下溶媒を留去した。得られた残査を2回のシリカゲルクロマト(SiO218g使用、n - ヘキサンで溶出)に付し目的の化合物(2)(566 mg)を得た。収率85%。

IR(film) 1555, 1400, 1375, 1360, 1155 cm<sup>-1</sup>.

 $^{1}H-NMR(CDC1_{3}, 200MHz) \delta$ : 1.32(6H, d, J=6.4Hz), 3.42(1H, sept, J=6.4Hz), 7.15-7.25(3H, m).

#### B)法

無水メタノール (5 m 1) に水素化ナトリウム(in oil, 60% cont. 120 mg, 3 m m o 1) を溶解、その中へイソプロピルメルカプタン (0.335 m 1) を加えて室温で10分間攪拌した。次いで、減圧下溶媒を留去して乾固した。20 得られたイソプロピルメルカプタンナトリウムをHMPT (2 m 1) に溶かし、その中へ1,3,5-トリクロロベンゼン (1) (1.8 g,10 m m o 1) を加えて80℃に加温、2.5時間攪拌を続けた。反応液を氷水に注いだ後、酢酸エチルで抽出した。有機溶媒層を水洗した後。硫酸ナトリウムで乾燥、濾過後減

圧下溶媒を留去して得た残査についてシリカゲルクロマト(Si0 $_2$ 25g,へキサンで溶出)を2回行なって精製し、目的の化合物(2)(475mg)を得た。収率71%。

#### 実施例2

10

15

実施例1で得た化合物(2)(221mg,1mmo1)の四塩化炭素(1m1)溶液に0.7M/L-塩素の四塩化炭素溶液(5.6ml)を氷冷攪拌下に加えて、更に同温度で3.5時間攪拌を続けた。反応液の溶媒をを減圧下留去、濃縮して過剰の塩素を除いた。次いで、濃縮残査をトルエン(5ml)に溶解、氷浴中攪拌しながら化合物(5)(WO96/10019の参考例1に準じて製造した)(321mg)とN-メチルモルホリン(0.24ml)を加えて同温度下で2時間攪拌を続けた。その後、反応液を一夜室温に放置した後、炭酸水素ナトリウムを含む氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。有機溶媒層を水洗した後、硫酸ナトリウムで乾燥、濾過後減圧下溶媒を留去して得られた残査をシリカゲルクロマト(SiO215g使用、トルエン-酢酸エチル1:1~酢酸エチルで溶出)に付すことにより、最初の流分から目的の化合物(6)(186mg)が得られ、又次の流分からは未反応の化合物(5)(162mg)が回収された。

20化合物(6)の収率(化合物(2)に対して) 38%。実施例3

# 3. 5-ジクロロフェニルーt-ブチルスルフィド (4)

A) 法

5

10

4N-水酸化ナトリウム(0.8 m l)に攪拌下 t-ブチルメルカプタン(0.4 0 6 m l)を加えて、室温で15分間攪拌した。次いでその中へテトラローブチルアンモニウムブロミド(322 m g,1 m m o l)と1,3,5 - トリクロロベンゼン(1)(1.8 g,10 m m o l)を加えて140℃の浴槽中で加熱還流を続けた。6.5時間後、反応液を氷水に注ぎ酢酸エチルで抽出、有機溶媒層を水洗した後、硫酸ナトリウムで乾燥、濾過、減圧下溶媒を留去した。得られた残査をシリカゲルクロマト( $SiO_2$ 15 g 使用、n-ヘキサンで溶出)に付し目的の化合物(4)(138 m g)を得た。収率 19%。

IR(film) 1555, 1400, 1380, 1360 cm<sup>-1</sup>.  $^{1}$ H-NMR(CDCl<sub>3</sub>, 200MHz)  $\delta$ : 1.31(9H, S), 7.34-7.44(3H, m)

B)法

無水メタノール(5 m 1)に水素化ナトリウム(in oil、60% cont. 120 mg, 3 mm o 1)を溶解、その中へtーブチルメルカプタン(0.406 m1)を加えて室温で20分間攪拌した。次いで、減圧下溶媒を留去して乾固した。得られたtーブチルメルカプタンナトリウムをHMPT(2 m 1)に溶かし、その中へ1,3,5-トリクロロベンゼン(1)(1.8g,10 mm o 1)を加えて80℃に加温、2時間50分攪拌を続けた。反応液を氷水に注いだ後、酢酸エチルで抽出した。有機溶媒層を水洗した後、硫酸ナトリウムで乾燥、濾過後減圧下溶媒を留去して得た残査についてシリカゲルクロマト(Si0215g使用、nーへキサンで溶出)を2回行なって精製し、目的の化合物(4)(293 mg)を得

た。収率 41%。

#### 実施例4

5

10

15

2-ベンジルオキシメチル-5-(3,5-ジクロロフェニルチオ)-4-イ ソプロピル-1-(ピリジン-4-イル)メチル-1H-イミダゾール (6)

実施例3で得た化合物(4)(235mg,1mmo1)の四塩化炭素(1m1)溶液に0.7M/L-塩素の四塩化炭素溶液(4.2m1)を氷冷攪拌下に加えて、更に同温度で1.5時間攪拌を続けた。反応液の溶媒を減圧下留去、濃縮して過剰の塩素を除いた。次いで、濃縮残査をトルエン(5m1)に溶解、氷浴中攪拌しながら化合物(5)(WO96/10019の参考例1に準じて製造した)(321mg,1mmo1)とN-メチルモルホリン(0.24m1)を加えて同温度下1時間攪拌を続けた。その後、反応液を一夜室温に放置した後、炭酸水素ナトリウムを含む氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。有機溶媒層を水洗した後、硫酸ナトリウムで乾燥、濾過後減圧下溶媒を留去して、得られた残査をシリカゲルクロマト(Si0215g使用、トルエン-酢酸エチル1:1~酢酸エチルで溶出)に付すことにより、最初の流分から目的の化合物(6)(233mg)が得られ、又次の流分からは未反応の化合物(5)(143mg)が回収された。化合物(6)の収率(化合物(4)に対して) 46%。

実施例 5

20  $2 - (\sqrt{3}) + (\sqrt{$ 

5

10

15

20

WO96/10019の参考例1で得た2-ベンジルオキシメチル-4-イソプロピル-1H-イミダゾール(7)  $550 \,\mathrm{mg}$  (2.4 mmol)をトリエチルアミン360 mg (3.6 mmol)とアセトニトリル4 mlの混液に溶解した。この溶液に室温下3,5-ジクロロベンゼンスルフェニルクロリド(3)930 mg (4.4 mmol)を加えた。室温で30分攪拌した後、この反応混合物に水15 mlを加え、さらにトルエン15 mlを加え抽出した。トルエン層を分取し、これを水10 mlで2回洗浄した後、減圧下濃縮した。得られた黄色油状物にイソプロピルエーテル10 mlを加えて晶析し、濾過、乾燥して目的化合物(8)800 mgを微黄白色の結晶として得た。収率82%。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>-TMS) δ ppm: 1.22 (d, J=7.2Hz, 6H), 3.64 (sept, 1H), 4.62 (s, 2H), 4.67 (s, 2H), 6.92 (bs, 2H), 7.07 (bs, 1H), 7.36 (s, 5H), 9.20 (b, 1H). 実施例 6

2 - (3, 5 - i) - (3, 5 - i) - (3, 5 - i) - (4 - 4

2-ベンジルオキシメチルー4-イソプロピルー1-(ピリジンー4-イル) ー1 Hーイミダゾール(5) 1 O. Og (31.1 mm o l)をトルエン 5 O m l に溶解させた。この溶液を 3,5 - ジクロロベンゼンスルフェニルクロリド(3) 8.0g (37.05 mm o l)を含むトルエン溶液 24.7 g の中

へ氷冷下30分で滴下した。次いで、この混合物へトリエチルアミン3.5g(3 4. 6 mm o 1) を氷冷下 1 時間で滴下し、さらに同温で 1. 5 時間攪拌した。 この反応混合物に水25m1を加え混合した後、トルエン層を分取した。このト ルエン層は水25mlでさらに洗浄し、各洗液水層はトルエン10mlで順次逆 抽出した。トルエン層を合液し、減圧下濃縮して油状物を得、これにイソプロピ ルエーテル 5.0 m 1 をゆっくり加えて晶析し、濾過、乾燥して目的化合物(6) 1 2. 6 gを微黄白色の結晶として得た。収率81. 3%。

 $^{1}\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  ppm: 1.30 (d, J=7.2Hz, 6H), 3.08-3.22 (m, 1H), 4.52 (s, 2H), 4.62 (s, 2H) 5.16 (s, 2H), 6.65 (d, J=1.8Hz, 2H), 6.79 (d, J=6.0Hz, 2H), 7.03 (t, J=1.8Hz, 1H), 7.18-7.36 (m, 5H), 8.38 (d, J=6.0Hz, 2H).

#### 参考例1

5

10

15

2-アセチルオキシメチル-4-イソプロピル-1-(ピリジン-4-イル) メチルー1H-イミダゾール (10a)

20.0g(62.2mmol)を35%塩酸100mlに懸 化合物(5) 濁し、85℃に加温し、1時間攪拌した。この反応混合物を室温に冷却し、水1 00mlとトルエン44mlを加えて攪拌した。水層を分取し、これを30%水 酸化ナトリウム水溶液で中和し、酢酸エチル30mlを加えて攪拌した。得られ たスラリーを濾取し、冷水で洗浄し乾燥して2-ヒドロキシメチルー4-イソプ ロピルー1ー (ピリジンー4ーイル) -1 Hーイミダゾール (9) を1 1. 7 g 20 得た。収率81.4%。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ ppm: 1.16 (d, J=7.0Hz, 6H), 2.68-2.89 (m, 1H), 4.59 (s, 2H),

5.23 (s, 2H), 6.51 (s, 1H), 7.03 (d, J=6.0Hz, 2H), 8.55 (d, J=6.0Hz, 2H).

前記で得たヒドロキシ化合物(9) 3.49g(15mmol)、塩化メチレン35mlおよびトリエチルアミン1.83g(18mmol)からなる溶液に、氷冷下、塩化アセチル1.32g(17mmol)を滴下し、1時間氷冷攪拌した。反応液に水を加え分液し、塩化メチレン層を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトにて分離(展開液 酢酸エチル:メタノール=10:1)し、3.34gの目的化合物(10a)を得た。収率81.1%。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  ppm: 1.26 (d, J=7.0Hz, 6H), 1.85 (s, 3H), 2.88-3.05 (m, 1H), 5.11 (s, 2H), 5.15 (s, 2H), 6.64 (s, 1H), 6.95 (d, J=6.0Hz, 2H), 8.59 (d, J=6.0Hz, 2H).

同様にして前記で得たヒドロキシ化合物 (9) 1.16g (5 mmol)、 塩化メチレン12ml、トリエチルアミン0.86g (8.5 mmol) および ベンゾイルクロリド1.16g (8.3 mmol) を用いて前記同様に反応させ、 1.65gの目的化合物 (10b) を得た。収率93.2%。 (クロマト展開溶 媒:酢酸エチル)

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ ppm: 1.34 (d, J=7.0Hz, 6H), 2.90-3.10 (m, 1H), 5.29 (s, 2H), 5.45 (s, 2H), 6.74 (s, 1H), 6.99 (d, J=6.0Hz, 2H), 7.30-7.90 (m, 5H), 8.55 (d, J=6.0Hz, 2H).

同様にして、前記で得たヒドロキシ化合物(9) 1.16g(5 mmol)、20 塩化メチレン12ml、トリエチルアミン0.76g(7.5 mmol)およびクロロ炭酸メチル0.70g(7.4 mmol)を前記と同様に反応させ、目的のメトキシカルボニルオキシ(10c)を0.40g得た。収率27.6%。1H-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ ppm: 1.25 (d, J=7.0Hz, 6H), 2.80-3.00 (m, 1H), 3.70 (s, 3H), 5.17 (s, 2H), 5.18 (s, 2H), 6.64 (s, 1H), 6.97 (d, J=6.0Hz, 2H), 8.59 (d, J=6.0Hz, 2H).

実施例7

10

15

2-Pセチルオキシメチル-5-(3,5-ジクロロフェニルチオ)-4-イソプロピル-1-(ピリジン-4-イル)メチル-1H-イミダゾール (11)

化合物(3) 0.97g(4.5mmol)のトルエン溶液1.88gに、 水冷下、化合物(10a) 0.87g(3.2mmol)のアセトニトリル溶 液4mlを30分を要し滴下した。次いで、トリエチルアミン0.46g(4. 5mmol)とアセトニトリル0.5mlの溶液を15分を要して滴下し、さら に2時間氷冷下で攪拌した。この反応混合物を減圧下濃縮し、得られた残渣を酢 酸エチルで抽出した。抽出液を水洗し、減圧濃縮した。この残渣をシリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(酢酸エチルで溶出)に付して精製し、目的化合物(1) 1)の結晶1.17gを得た。収率82%。mp133~135℃。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>-TMS)  $\delta$  ppm: 1.31 (d, J=6.0Hz, 6H), 1.85 (s, 3H), 3.18-3.30 (m, 1H), 5.18 (s, 2H), 5.19 (s, 2H) 6.69 (d, J=2.0Hz, 2H), 6.78 (d, J=6.0Hz, 2H), 7.05 (d, J=2.0Hz, 1H), 8.45 (d, J=6.0Hz, 2H).

15 参考例 2

5

10

2-ヒドロキシメチル-5-(3,5-ジクロロフェニルチオ)-4-イソプロピル-1-(ピリジン-4-イル)メチル-1H-イミダゾール (12)

実施例7で得た化合物(11) 0.35g(0.77mmol)をエタノー 20 ル3.5mlに懸濁し、氷冷下、1N-水酸化ナトリウム0.82mlを加え、

30分攪拌する。エタノールを減圧留去し、残渣を酢酸エチルで抽出し、水洗し、 酢酸エチルを減圧留去し、化合物(12)を0.31g得た。

収率 96.9%。

参考例3

ヒドロキシ化合物(9) 15.0g(64.9mmo1)をアセトニトリル 150m1に懸濁し、酢酸エチル42m1に無水塩酸5.2g(142.5mm 0.1)を吸収させた溶液を室温下滴下した。この混合物を窒素気流下0℃に冷却 した後、クロロスルホニルイソシアネート22.0g(155.4mm01)を 冷却下、約45分かけて滴下した。この反応混合物を同温でさらに1時間攪拌した後、水13.5m1と35%塩酸13.5m1を加えて、45℃で1時間攪拌した。次いで、室温に冷却し、20%炭酸ナトリウム水溶液を滴下し中和した。 この混合物を静置し、分液した。有機層は水洗し、水層は酢酸エチルで逆抽出した。有機層を合併し、濃縮乾固した。この残渣にイソプロピルエーテル80m1を加えて、室温下1時間攪拌した。得られたスラリーを濾取し、イソプロピルエーテルで洗浄し、乾燥して目的化合物(13)を14.8g(収率83.2%)を得た。

20  $^{1}\text{H-NMR}$  (CDCl<sub>3</sub>-TMS)  $\delta$  ppm: 1.25 (d, J=7.0Hz, 6H), 2.80-3.00 (m, 1H), 4.95 (bs, 2H), 5.10 (s, 2H), 5.20 (s, 2H), 6.63 (s, 1H), 6.97 (d, J=5.2Hz, 2H), 8.57 (d, J=5.0Hz, 2H).

実施例8

2- カルバモイルオキシメチル-5- (3, 5- ジクロロフェニルチオ) -4 - イソプロピル-1- (ピリジン-4- イル) メチル-1 H- イミダゾール (14)

$$\begin{array}{c|c}
 & CI \\
 & SCI \\
 & CI \\
 & S \\
 & CI \\
 & S \\
 & N \\
 & OCONH_2
\end{array}$$

250mg (0.91mmol) をN, N-ジメチルホルム 化合物 (13) 5 アミド4m1に溶解し、窒素気流下-30℃に冷却した。この溶液に化合物(3) 77mg(0.36mmol)を含むトルエン溶液150mgとトリエチルアミ ン36mg (0.36mmol) を含むトルエン溶液150mgを交互にそれぞ れ4回添加した後、さらに化合物 (3) を77mg (0.36mmol) 含むト ルエン溶液 1 5 0 m g を添加した。この反応混合物を - 3 0 ℃で 3 0 分攪拌した 10 後、酢酸エチルと重曹水を加えて目的化合物(14)を酢酸エチル層に抽出した。 この酢酸エチル層に希塩酸を加え、目的化合物を水層に転溶し、次いで、この水 層に酢酸エチルと重曹水を加えて中性とし、再度酢酸エチル層に抽出した。この 抽出液を無水硫酸ナトリウムで脱水し、減圧下濃縮して油状物を得た。この油状 物にメタノール0、9mlを加え、均一溶液とした後、水0、7mlを室温下約 15 1~2分で滴下し、晶析させた。室温で30分、さらに氷冷下で30分攪拌した 後、濾取し、50%メタノール水で洗浄し、乾燥して目的化合物(14)250 mgを白色結晶として得た。収率61%。

m p 8 8 ℃ (dec).

20 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>-TMS) ô ppm: 1.32 (d, J=6.9Hz, 6H), 3.17 (sept, 1H), 4.53 (b, 2H), 5.21 (s, 2H), 5.27 (s, 2H), 6.69 (d, J=1.6Hz, 2H), 6.82 (d, J=5.2Hz, 2H), 7.06 (t, J=1.6Hz, 1H), 8.46 (b, 2H).

元素分析 (C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>S·0.5H<sub>2</sub>O)

PCT/JP99/02007 WO 99/54296

計算値 (%): C, 52.16: H, 4.61: N, 12.17: S, 6.96: Cl, 15.42

実験値(%):C, 52.45: H, 4.72: N, 11.73: S, 7.08: Cl, 14.81

化合物 1 4 の 2HCl 塩:mp214-222℃ (dec)

参考例 4

10

20

2,2-ジクロロ-3-メチルブチルアルデヒド (16)

イソバレルアルデヒド(15)192g(2.23mol)をN, N-ジメチ ルホルムアミド230mlに混合し、塩素316g(4.46mol)を60℃ 以下で導入した。反応液を冷却し、水384mlを加えて混合した後、分液した。 有機層を重曹水350gで洗浄し、各水層をトルエン115mlで逆抽した。有 機層を合併して目的化合物(16)のトルエン溶液440gを得た(収率:75%)。 'H-NMR(CDCl<sub>3</sub>-TMS) δ ppm : 1.15(d, J=6.6Hz, 6H) , 2.56(sept, J=6.6Hz, 1H) , 9. 24 (s. 1H).

1, 4-ジベンジルオキシー2-ブテン (18)

17 15

48%水酸化ナトリウム127.8gにテトラーn-ブチルアンモニウムブロ ミド3.3g (10mm o 1) を加え、60Cまで加熱した。この溶液に2-ブ テン-1, 4-ジオール (17) 30.0g (340mmol) を加えた後、塩 化ベンジル94.8g(743mmol)を80±15℃で滴下し、同温でさら に2時間反応した。この反応液を冷却し、水 90mlを加えて混合した後、分液し た。有機層に硫酸酸性の食塩水を加え混合した後、重曹水で中和し分液した。次 いで有機層に酢酸エチルを加え、減圧下濃縮して、目的化合物(18)の油状物 質 104.5g(定量的)を得た。

 $^{1}H-NMR(CDCl_{3}-TMS)$   $\delta$  ppm : 4.05(d, J=3.8Hz, 2H) , 4.48(s, 2H) , 5.78(m, 2H) ,

7. 31 (m. 10H).

5

10

15

20

### ベンジルオキシアセトアルデヒド (19)

2 - ベンジルオキシメチル - 4 - イソプロピル - 1 H - イミダゾール (7)

4 - クロロメチルピリジン塩酸塩 (21)

PCT/JP99/02007 WO 99/54296

5

15

4-ヒドロキシメチルピリジン (20) 54. 4g (0. 50mol) をアセ トニトリル202m1に溶解した。これを塩化チオニル65.3g(0.55m ○1)とアセトニトリル109mlの混合液に50℃以下で滴下し、さらに同温で 1時間反応した後、室温まで冷却して目的化合物 (21) のスラリー (定量的) を得た。

1H-NMR(DMSO-TMS) δ ppm : 5.09(s, 2H) , 8.09(d, J=6.6Hz, 2H) , 8. 94 (d. J=6. 6Hz, 2H).

2-ベンジルオキシメチル-4-イソプロピル-1-(ピリジン-4-イル) メチル-1H-イミダゾール・二硝酸塩 10

前記(III)で得られた2-ベンジルオキシメチル-4-イソプロピル-1 H-イミダゾール (7) の抽出液725g (0.40mol相当) を硫酸水で中 和し、次いで前記(IV)で得られた4-クロロメチルピリジン塩酸塩(21) (O. 50mol相当)のスラリーと水を加え混合した後、水酸化ナトリウム水 溶液を加えてアルカリ性とした。混合液を分液し、水層をトルエン65mlで逆 抽して有機層を合併した。この有機層を約830m1まで濃縮し、水酸化ナトリ ウム62.6gを加えて約40℃で5時間反応した。反応液を水226mlと混 合した後、分液し、水層をトルエン65mlで逆抽出し有機層を合併した。この 有機層に20%硫酸水348gを加え目的物を水層に抽出し分液した。有機層を 20 水65mlで逆抽し水層を合併した。これに酢酸エチル130mlと20%水酸 化ナトリウム282gを加え目的物を有機層に抽出し分液した。有機層を10%

食塩水で洗浄した後、各水層を酢酸エチル65mlで逆抽出し有機層を合併した。これを濃縮乾固した後、酢酸エチル523mlとメタノール131mlを加えて溶解し、濃硝酸82.9(0.89mol)を加えて晶析し、ろ過、乾燥して目的物(22)161.3gを微黄白色の結晶として得た。

5 収率 90%。 mp155℃ (dec)。

15

20

目的物(22)の遊離体は必要に応じてイソプロピルエーテルから結晶として単離できる。

 $^{1}\text{H-NMR}(\text{CD}_{3}\text{OD-TMS})$   $\delta$  ppm : 1. 34 (d, J=7. 0Hz, 6H) . 3. 08 (sept, J=7. 0Hz, 1H) . 4. 86 (s, 2H) . 4. 89 (s, 2H) . 5. 78 (s, 2H) . 7. 16 (m, 2H) . 7. 28 (m, 2H) .

10 7. 49 (d, J=1. 0Hz, 1H), 7. 74 (d, J=6. 8Hz, 2H), 8. 67 (d, J=6. 8Hz, 2H).

2-ベンジルオキシメチルー4ーイソプロピルー1ー(ピリジンー4ーイル)メチルー1 Hーイミダゾール・二硝酸塩(2 2) 1 3. 9 g(3 1 mm o 1)をトルエン5 0 m 1 と水 1 2 m 1 に懸濁し、3 0 % 水酸化ナトリウム溶液を加えて中和した。トルエン層を水 4 0 m 1 で洗浄した後、濃縮乾固し、次いでトルエン5 0 m 1 に溶解させた。この溶液を3 ,5 - ジクロロベンゼンスルフェニルクロリド(3) 7 .9 g(3 7 mm o 1)を含むトルエン溶液 2 4 .7 gの中へ氷冷下 3 0 分で滴下した。次いで、この混合物へトリエチルアミン 3 .5 g(3 4 m m o 1)を氷冷下 1 時間で滴下し、さらに同温で 2 .5 時間攪拌した。この反応混合物に水 2 5 m 1 を加え混合した後、トルエン層を分取した。このトルエン層は水 2 5 m 1 でさらに洗浄し、各洗液水層はトルエン 1 0 m 1 で順次逆抽出した。

トルエン層を合液し、減圧下濃縮して油状物を得、これにイソプロピルエーテル 50mlをゆっくり加えて晶析し、濾過、乾燥して目的化合物(6)13.0g を微黄白色の結晶として得た。収率 84%。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) ô ppm: 1.30 (d, J=7.2Hz, 6H), 3.08-3.22 (m, 1H), 4.52 (s, 2H), 4.62 (s, 2H) 5.16 (s, 2H), 6.65 (d, J=1.8Hz, 2H), 6.79 (d, J=6.0Hz, 2H), 7.03 (t, J=1.8Hz, 1H), 7.18-7.36 (m, 5H), 8.38 (d, J=6.0Hz, 2H).

5

10 化合物(6)に濃塩酸50mlを加え、90℃、2時間加温した後、冷却し、水50mlとトルエン20mlを加え混合した。水層を分取し、30%水酸化ナトリウムを滴下し、中和した後、酢酸エチル50mlを加えて、化合物(12)を抽出した。酢酸エチル層は水30mlで水洗いし、水層は順次、酢酸エチル20mlで抽出した。酢酸エチル層を合液し、減圧下濃縮して油状物を得、これにイソプロピルエーテル50mlをゆっくり加えて、晶析させた。このスラリーを室温下、30分間攪拌し、濾過し、イソプロピルエーテル30mlで洗浄し、乾燥して化合物(12)の白色結晶10.4gを得た。

化合物(22)からの収率:82%

$$CI \longrightarrow S \longrightarrow N \longrightarrow OH$$
 $CI \longrightarrow S \longrightarrow N \longrightarrow OCONH_2$ 
 $CI \longrightarrow I \longrightarrow I$ 

ヒドロキシ化合物 (12) 2.00g(4.9 mmol) を酢酸エチル20 m 1 に懸濁し、窒素気流下-30℃に冷却した。クロロスルホニルイソシアネート 1.66g(11.4 mmol) を窒素気流下-30℃で30分かけて滴下し、さらに同温で1時間攪拌した。この反応混合物に水2mlを滴下し、0℃に加温した後、さらに35%塩酸2mlとメタノール4mlを加えて40℃で1時間攪拌した。この混合物を室温で冷却し、20%炭酸ナトリウム水溶液を滴下し、中和した。有機層を分取し、水洗いした後、濃縮乾固した。この残渣にメタノール6mlを加え、溶解した後、室温下で水6mlを加えて晶析させた。このスラリーを濾過し、50%メタノール水6mlで洗浄し、乾燥して化合物(14)を2.06g(収率 93.2%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>-TMS)  $\delta$  ppm: 1.32 (d, J=6.9Hz, 6H), 3.17 (sept, 1H), 4.53 (b, 2H), 5.21 (s, 2H), 5.27 (s, 2H), 6.69 (d, J=1.6Hz, 2H), 6.82 (d, J=5.2Hz, 2H), 7.06 (t, J=1.6Hz, 1H), 8.46 (b, 2H).

15 元素分析 (C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>S·0.5H<sub>2</sub>O)

計算値 (%): C, 52.16: H, 4.61: N, 12.17: S, 6.96: Cl, 15.42

実験値 (%): C, 52.45: H, 4.72: N, 11.73: S, 7.08: Cl, 14.81

化合物 1 4 の 2HCl 塩:m p 2 1 4 - 2 2 2 ℃ (dec)

#### 20 産業上の利用可能性

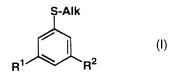
5

10

本発明は、医薬、特に抗ウイルス剤もしくはエイズの治療剤の原料として有用なアリールスルフェニルハライド及びその前駆体であるアリールスルフェニルアルキルの簡便かつ安価な大量合成に適した製造法を提供する。

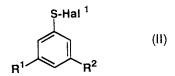
請求の範囲

1. 式(I):



5 (式中、 $A \mid k$  は分枝状アルキル、 $R \mid$  および $R \mid$  はそれぞれ独立してハロゲン、 アルキル、アルコキシ、ニトロまたはシアノを表わす)

で示される化合物にハロゲン化剤を作用させることを特徴とする式(II):

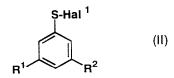


10

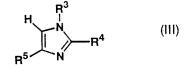
15

(式中、 $Hal^1$ は $\Lambda$ ロゲンを表わし、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同様である) で示される化合物の製造法。

2. 請求項1記載の方法により式(II):



(式中、 $Hal^1$ は $\Lambda$ ロゲンを表わし、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同様である)で示される化合物を得、該式(II)で示される化合物に式(III):



(式中、R³は水素または有機残基、R⁴は有機残基、およびR⁵は水素または有機残基を表わす)

で示される化合物を反応させることを特徴とする式(IV):

$$\begin{array}{c|c} R^1 & & \\ & & \\ & & \\ R^2 & & \\ &$$

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は前記と同意義である)

で示される化合物の製造法。

3. 式(V):

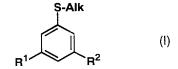
 $5 \qquad \qquad A \mid k - S \mid H \qquad (V)$ 

(Alkは前記と同意義である)

で示される化合物を塩基の存在下、

式 (VI):

10 (式中、 $Hal^2$ は $\Lambda$ ロゲンを表わし、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同意義である) で示される化合物と反応させることを特徴とする式(I):



で示される化合物の製造法。

15 4. 請求項3記載の方法により式(I):

(式中、Alk、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は前記と同意義である)

で示される化合物を得、該式(Ⅰ)で示される化合物にハロゲン化剤を作用させ

ることを特徴とする式( I I):

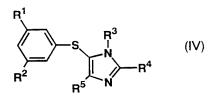
(式中、 $Hal^1$ 、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同意義である)で示される化合物の製造法。

5 5. 請求項4記載の方法により式(II):

(式中、 $Hal^1$ は $\Lambda$ ロゲンを表わし、 $R^1$ および $R^2$ は前記と同様である)で示される化合物を得、該式(II)で示される化合物に式(III):

$$\begin{array}{c|c}
H & R^3 \\
N & R^4
\end{array}$$
(III)

10 (式中、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は前記と同意義である) で示される化合物を反応させることを特徴とする式 (IV):



(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は前記と同意義である) で示される化合物の製造法。

- 15 6. ハロゲン化剤が塩素である請求項1または4記載の製造法。
  - 7. 相間移動触媒の存在下で反応を行う請求項3記載の製造法。
  - 8. 相間移動触媒が4級アンモニウム塩または4級ホスホニウム塩である請求項7記載の製造法。

9. Alkがi-プロピルまたはt-ブチルである請求項1または3記載の製造法。

- 10. R  $^1$  および R  $^2$  がそれぞれ独立してハロゲンである請求項  $1\sim 5$  のいずれかに記載の製造法。
- 5 11.  $R^3$ が水素または置換されていてもよいへテロアリールアルキルであり、  $R^4$ が-A-X(式中、Aが $-CH_2$ O $-CH_2$ -または $-CH_2$ O-であり、Xが 置換されていてもよいアリールまたは-COB(Bが置換されていてもよいアルキル、置換されていてもよいアルコキシ、置換されていてもよいアリールまたは 置換されていてもよいアミノ))であり、 $R^5$ が置換されていてもよいアルキル である請求項2または5記載の製造法。
  - 12. R $^3$ が置換されていてもよいピリジルメチルである請求項11記載の製造法。
  - 13. 式(Ia):

- 15 (式中、 $R^{11}$ および $R^{21}$ はそれぞれ独立してハロゲン、アルキル、ニトロまたはシアノを表わし、Alkは前記と同意義である)で示される化合物。
  - 14. R $^{11}$ およびR $^{21}$ はそれぞれ独立してハロゲンである請求項13記載の化合物。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/02007

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>6</sup> C07C313/08, 319/14, 321/28, 323/09, 323/62, C07D401/06, B01J31/02				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B FIFLDS	SEARCHED			
Int.	ocumentation searched (classification system followed by C1 <sup>6</sup> C07C313/08, 319/14, 321/28, 3	323/09, 323/02, 00/0401		
!	ion searched other than minimum documentation to the ex			
Electronic da CA (	ata base consulted during the international search (name STN), CAOLD (STN), REGISTRY (ST	of data base and, where practicable, se	arch terms used)	
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appro		Relevant to claim No.	
Х	TOKITOH, Norihiro et al., "Abr Overcrowded Tris(arylchalcoger with Silver Perchlorate", Tetra Vol. 33, No. 39, p.5819-5822	no)silyl Chlorides ahedron Letters, 1992,	13	
Х	Chem. abstr., Vol. 59, 1963 (Co abstract No. 9897a, "Aromatic FR, 1321726, A (Shell Interna Maatschappij N.V.) 22. Mar. 1	tional Research 963 (22. 03. 63)	13	
х	Chem. abstr., Vol. 52, 1958 (Coabstract No. 8071a, DANDIN, S "Dichlorophenyl alkyl sulfide J. Karnatak Univ., 1956, Vol.	.M. et al., es and sulfones",	13, 14	
X Y	CROWELL, Thomas R. et al., "T NUCLEOPHILE PART XI. EFFECT NUCLEOPHILE", Journal of Fluo Vol. 21, No. 4, p.469-477	OF THE SIZE OF THE	13, 14 3, 7-10	
₩ Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	1	
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the document of particular relevance; the considered novel or cannot be conside when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an inventive ste combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the document member of the same patent."	ation but cited to understand invention claimed invention cannot be red to involve an inventive step claimed invention cannot be p when the document is a documents, such combination the art family	
Date of th	ne actual completion of the international search July, 1999 (02. 07. 99)	Date of mailing of the international set 13 July, 1999 (13	earch report . 07. 99)	
Name and Jap	d mailing address of the ISA/ panese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/02007

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP, 6-56760, A (Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd.), 1 March, 1994 (01. 03. 94) (Family: none)	3, 7-10
A	JP, 47-21983, B (Sagami Chemical Research Center.), 20 June, 1972 (20. 06. 72) (Family: none)	1, 4, 6
А	WO, 96/10019, A1 (Shionogi & Co., Ltd.), 4 April, 1996 (04. 04. 96) & CA, 2200316, A1 & AU, 9647888, B & EP, 786455, A1 & CN, 1158609, A & BR, 9509024, A & HU, 77357, A & NO, 9701306, B & FI, 9701234, A & US, 5910506, A	2, 5, 10-12
P, A	WO, 98/29395, A1 (Shionogi & Co., Ltd.), 9 July, 1998 (09. 07. 98) & AU, 9878904, B	1, 2, 4-6, 10-12

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

#### 国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl<sup>6</sup> C07C313/08, 319/14, 321/28, 323/09, 323/62, C07D401/06, B01J31/02

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl<sup>8</sup> C 0 7 C 3 1 3 / 0 8, 3 1 9 / 1 4, 3 2 1 / 2 8, 3 2 3 / 0 9, 3 2 3 / 6 2, C 0 7 D 4 0 1 / 0 6, B 0 1 J 3 1 / 0 2

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN)

### C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	TOKITOH, Norihiro et al., "Abnormal Reactions of Overcrowded Tris(arylchalcogeno)silyl Chlorides with Silver Perchlorate", Tetrahedron Letters, 1992, Vol. 33, No. 39, p. 5819-5822	13
X	Chem. abstr., Vol. 59, 1963 (Columbus, OH, USA), the abstract No. 9897a, "Aromatic thioethers", FR, 1321726, A(Shell International Research Maatschappij N. V.) 22. Mar. 1963 (22. 03. 63)	13
X	Chem. abstr., Vol. 52, 1958 (Columbus, OH, USA), the abstract No. 8071a, DANDIN, S.M. et al., "Dichlorophenyl alkyl sulfides and sulfones", J. Karnatak Univ., 1956, Vol. 1, p. 64-73	13, 14

#### |X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

電話番号 03-3581-1101 内線 3443

### 国際調査報告

- (Adv 3- )	1834 by 1 70 t 2 by 7 4r4b	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X Y	CROWELL, Thomas R. et al., "THE THIOLATE ANION AS NUCLEOPHILE PART XI. EFFECT OF THE SIZE OF THE NUCLEOPHILE", Journal of Fluorine Chemistry, 1982, Vol. 21, No. 4, p. 469-477	13, 14 3, 7–10
Y	JP,6-56760,A(住友精化株式会社), 1.3月.1994(01.03.94)(ファミリーなし)	3, 7-10
A	JP, 47-21983, B(財団法人相模中央化学研究所),   20.6月.1972(20.06.72)(ファミリーなし)	1, 4, 6
A	WO, 96/10019, A1(塩野義製薬株式会社), 4.4月.1996(04.04.96) & CA, 2200316, A1 & AU, 9647888, B & EP, 786455, A1 & CN, 1158609, A & BR, 9509024, A & HU, 77357, A & NO, 9701306, B & FI, 9701234, A & US, 5910506, A	2, 5, 10-12
P, A	W0,98/29395,A1(塩野義製薬株式会社),9.7月.1998(09.07.98)   & AU,9878904,B	1, 2, 4-6, 10-12